

Сильфонный захват DHEB-10-E-D-S-P

№ изделия: 1320777

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	10
Ход гофр	4 mm
Мин. захватываемый диаметр	10,5 mm
Макс. захватываемый диаметр	14 mm
Положение при сборке	Любое
Режим работы	одностороннего действия закрыт
Функция захвата	Adaptive
Тип конструкции	Сокращаемая мембрана последовательность перемещения по направляющей
Направляющая	Базовая направляющая
Определение позиции	Без
Рабочее давление	5 ... 8 bar
Исходное значение	< 1 bar
Макс. частота работы захвата	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	40 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Средний интервал замены для гофр	1 Mio SP
Вес продукта	0,1 kg
Тип крепления	с наружной резьбой с контргайкой Опция
Пневматическое присоединение	M3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал гофр	VMQ (силикон)
Материал корпуса	Алюминий Анодированный